

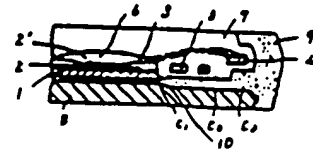
JP 363233555 A
SEP 1988

(54) RESIN SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 63-233555 (A) (43) 29.9.1988 (19) JP
(21) Appl. No. 62-65715 (22) 23.3.1987
(71) TOSHIBA CORP (72) SHINJIRO KOJIMA
(51) Int. Cl. H01L23/30, H01L23/34

PURPOSE: To prevent an air gap from occurring between a heat dissipation fin and a first seal part, in a double-molded type resin sealed semiconductor device, by gradually reducing the distance between the first resin seal part and the planar heat dissipation fin toward the bed part of a lead frame.

CONSTITUTION: A semiconductor element 2 is mounted on a bed part 1, which is the conductive metal plate of a lead frame. A pad 2' and an inner lead terminal 3 or 4 are connected with a thin metal wire 5. After the thin wire 5 is covered with an encapping agent 6, a first resin seal part 7 is formed. At this time, the seal is performed so that the rear surface of the bed part 1 is exposed. The bed part 1 and a planar heat dissipation fin 8 are arranged in a metal mold with a slight gap C_1 being provided. A second resin seal part 9 is formed. Here, gaps C_2 and C_3 are formed between the seal part 7 and the fin 8 so that the flow path of the second resin is gradually reduced toward the gap C_1 . Since the gap C_1 is excellently filled with the second resin, voids do not remain, and the heat dissipation characteristic becomes excellent.



① 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

② 公開特許公報(A)

昭63-233555

④ Int. Cl.⁴

H 01 L 23/30
23/34

識別記号

庁内整理番号

B-6835-5F
B-6835-5F

③ 公開 昭和63年(1988)9月29日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑤ 発明の名称 樹脂封止型半導体装置

⑦ 特 願 昭62-65715

⑧ 出 願 昭62(1987)3月23日

⑨ 発 明 者 小 島 伸 次 郎 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工
場内

⑩ 出 願 人 株 式 会 社 東 芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

⑪ 代 理 人 弁 理 士 井 上 一 男

明 題 要

1. 発明の名称

樹脂封止型半導体装置

2. 特許請求の範囲

導電性金属板基板上にマウントする半導体素子と、この周面に配置する導電性をもつリード素子と、このリード素子と前記半導体素子とを接続する金属層と、この金属層及び前記半導体素子を埋没し前記導電性金属板の高面を露出して封止成形する第1の樹脂封止部と、前記導電性金属板の高面と僅かな距離を、維持して対向配置する板状の放熱フィンと、この僅かな距離をうめる前記板状の放熱フィンの高面を露出し前記第1の樹脂封止部を含めて封止成形する第2の樹脂封止部とをもつ樹脂封止型半導体装置において、

前記板状の放熱フィンと導電性金属板高面間の距離を最小とし、前記放熱フィンと第1の樹脂封止部間の距離、前記金属層を接続する前記リード素子に対応する第1の樹脂封止部と前記板状の放熱フィンの距離を取次増大することを特徴とす

る樹脂封止型半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(従来の技術)

本発明は樹脂封止型半導体装置の改良に係るもので、特にトランジスタアレイ、SCR アレイ等のパワーモジュールや、パワートランジスタならびにパワーSSD等の高電力半導体装置に適用する二重にモールドを用いた半導体装置に関するものである。

(従来の技術)

最近の半導体装置には単一の半導体素子で構成するものの外に、複数の半導体素子ならびに付属部品を一体としたモジュールタイプも多用されており、その取扱いを改善するのにはリードフレームにマウントした半導体素子と共に放熱フィンもトランスファ成形する方法が採用されている。

このようなモジュール装置では複数の半導体素子をマウントする寸法の大きいリードフレームを用いるため樹脂封止成形工程中に困難して、放熱

フィンとリードフレームのベッド部と距離が異常に狭くなったり広げられることがある。

このために、絶縁防止（トランスファースールド）工程を複数回に分けて実施する方式が採用されており、リードフレームのベッド部と放熱フィン部の距離を所望の値に維持できるので、放熱性の改善に役立つところが大きい。

第10図によりこの二重モールド方式を説明する。第10図は二重モールドを用いた製品の断面図、この構造を知るには第1の絶縁防止を施した成形品Aを、リードフレームのベッド部20表面と放熱フィン21を僅かな距離を保って金版内に配置後第1の絶縁防止部22と同様なエポキシ樹脂によって封止成形を行って第2の絶縁防止部23を設ける。

この二重モールド方式の結果、ベッド部20にダイボンディングした半導体素子24ならびにリードフレームのリード端子25を覆覆する金版層26等が埋設すると共に、放熱フィン21の一面はこの封止樹脂と連続して表面を形成する。

（発明が解決しようとする課題）

このような二重モールド方式を用いた絶縁防止型半導体装置は前述のように放熱フィンと、半導体素子をダイボンディングしたリードフレームのベッド部と僅かな距離とし、更にこの空間に封止樹脂を充填するので熱放散性に優れた特徴を持っている。これに反して、前記空間に封止樹脂が入りにくいためエアボイドが発生しやすい。また、この封止樹脂の境界に機械的強度を考えると、亀裂やエアギャップが入り易い点があり、これが基で放熱特性が劣化する。

本発明は上記欠点を除去する新規な絶縁防止型半導体装置を提供することを目的とする。

（発明の構成）

（問題点を解決するための手段）

二重モールド方式を用いた絶縁防止型半導体装置における従来の放熱フィンと、リードフレームのベッド部即ち導電性金版板とを充填する第2の絶縁防止部のエアギャップ等を解消するために、この種のもので狭い領域につながる板状の放熱フィンと第1の絶縁防止部との距離と前記導電性金版板

にマウントした半導体素子と電気的接続を施すべく配置した金版層にはリード端子を導出しこれに対応する第1の絶縁防止部と板状放熱フィン部の距離とを順次増大する手段を採用する。

（作用）

このように本発明では極めて狭い領域に充填する樹脂樹脂層を順次増大するように配設しているので、入り易く従ってエアボイドの発生を防止して、絶縁防止型半導体装置に必要な絶熱性ならびに熱放散性を確保したものである。

（実施例）

第1図乃至第9図に本発明の実施例を詳述するが、従来の技術図と重複する図が図面上一部にあるが、新番号を付して説明する。

この実施例は半導体素子6で構成する回路（第5図）をしつ絶縁防止型半導体装置であり、この半導体素子をマウントするリードフレームし当然な構造が必要となるが、その上図を第2図に示す。

半導体素子2…はベッド部即ち導電性金版1

…にマウントされているが、そのパターンは板状でありかつ密度が高いことがよくわかる。一方このリードフレームは第1図等に示すように導電性金版1…と内部リード端子部3ならびに後述するように金版層5をボンディングする外部リード端子部4の3部分の高さを互に異ならせるように折曲げてこの導電性金版1…を最底の位置にする。

半導体素子2…に設けるパッド2'と外部リード端子4間には通常のボンディング性によって金版層5を接続して電気的接続を施し、これをエンキャップ部6によって樹脂被覆のエポキシ樹脂によるトランスファースールド工程を施して第1の絶縁防止部7を設ける。この結果半導体素子2、内部外部リード端子3、4は、金版層5とエンキャップ部6は埋設されるものの、導電性金版1…の高さはこの第1の絶縁防止部7表面に同化する。

更に露出した導電性金版1に対して僅かの距離を保って板状の放熱フィン8を二重モールド用金版内に設けて第2の絶縁防止部9を形成する。

この場合、板状の加熱フィン9と導電性金属板1との距離C、＜内部リード3に対応する第1の樹脂封止部7と板状の加熱フィン9との距離C、＜外部リード4に対応する第1の樹脂封止部7と板状の加熱フィン9との距離C、として溶融樹脂が流れ易いように配慮している。C、に示す距離を維持するには第1図に示すように板状の加熱フィン9の所定位置即ち内部リード端子3に対向する位置にプレス加工で凹部10を設けるか、第9図に示すように第1の樹脂封止部8の厚さを小さくしても良い。尚このトランスファモールディングにおけるゲート位置はC、方向に設けて前述のように溶融樹脂の流れを改善して越も狭いC、の通過を良好にする。

更にこの溶融樹脂の流れに配慮した例が第3～4図、第6～9図であり、結果的には第2の樹脂封止部9が第1の樹脂封止部7を締め付けて板状の加熱フィン9と導電性金属板1間のエアギャップを防止している。

この第4図は第2の樹脂封止部9形成を以て

(i) 工程を以てた樹脂封止部形成工程の上図であり第1及び第2の樹脂封止部7、9が形成して樹脂を形成しているが、この第1の樹脂封止部7の外壁に7a～7dの段部を形成している。第3図イは、第1の樹脂封止部7を形成してから不要部分を除去した成形品の平面図であり、これをA-A線に沿って切断した図が第3図ロである。

この段部は、第2の樹脂封止部9との密着を良くするために半導体素子の外壁に凹みを入れると導電性金属板1…の中間位置に形成し、この成形品においては段部に相当する上型キャビティの成形型を使用し、かつこの導電性金属板1の基部が第1の樹脂封止部7の基部を下型キャビティの基部に密着配置してトランスファモールディングを実施して得られる。

第6図～第8図は第4図に示したB-B、C-C、D-Dの各線に沿って切断した製品の断面図であり、第1の樹脂封止部7の段部7a～7dにエポキシ樹脂で形成する第2の樹脂封止部9a～9dが充填され、第7図に示す段部テーパ7eは第2の樹脂

封止部9に対してUnder Cutの逆テーパであって好ましくは5°より好ましくは10°以上に設けらる。

この段部は半導体素子2の外壁をほぼ囲んで設けられているので、図2C、の距離を維持導電性金属板1と板状の加熱フィン8間に充填する第2の樹脂封止部9の密着性が改善されて、第1の樹脂封止部を締め付ける効果を発現する。

第4図に示すように第1の樹脂封止部7が露出する面は第1の樹脂封止部7の段部面積の約50%が好ましく、密着力を強めるために少なくするとC、距離を所望の寸法に収めることができず、ボイドが抜けずに絶縁不良となる。これは第2の樹脂封止部9形成時にC、距離をもった隙間が後から充填されてここでの樹脂圧が小さくなってかつボイドを吸込み易いためである。

(発明の効果)

この二重モールディング方式を採用した樹脂封止部半導体装置では板状加熱フィンと第1の樹脂封止部間に第2の樹脂封止部が充填されることで、エ

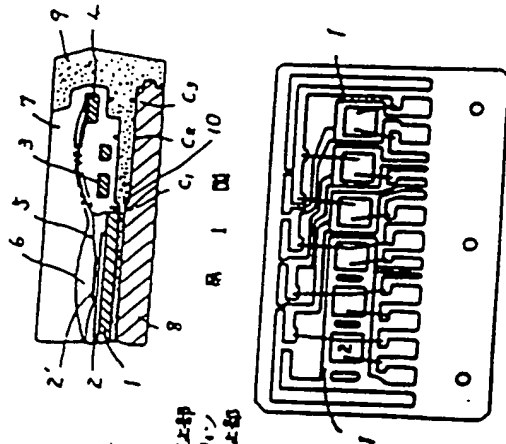
アーボイドが発生し難い。従って半導体装置の信頼性が安定して高耐圧素子が得られる効果があり、しかもリード端子の自由度も従来より増す。

又厚さ2mmの板状加熱フィンを使用して外形寸法が77(幅)×27(高)×7(厚)mmである第4図の樹脂封止部半導体装置を試料としてC、を0.34mmとすると、ピーク値として1c 7kVを1分でクリアでき、0.3mmでは1c 4.9kV×1分をクリアした。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る半導体装置の断面を示す断面図、第2図はリードフレームの平面図、第3図イは第1の樹脂封止部の状態を示す上図、第3図ロは第3図イをA-A線に沿って切断した断面図、第4図は本発明に係る半導体装置の上図、第5図はこの半導体装置の図解図、第6～第8図は第4図のB-B、C-C、D-D線に沿って切断した断面図、第9図は本発明に係る半導体の断面を示す断面図、第10図は従来の装置の断面図である。

代理人 丹野正 井上 一 男



- 1: 基板
2: 中央部
3: 中央部の半導体層
4: 中央部の接触層
5: 保護層
6: 側部の半導体層
7: 側部の接触層
8: 底面の半導体層
9: 底面の接触層
10: 底面の保護層

図 1

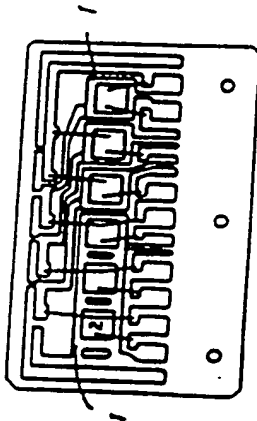


図 2

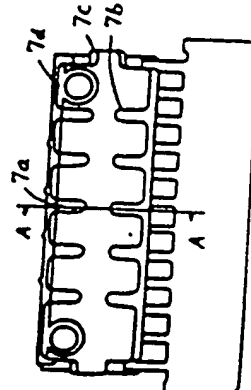


図 3

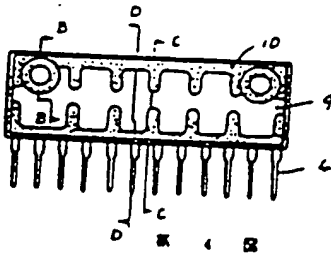


図 4

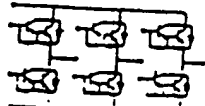


図 5

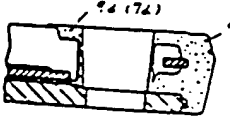


図 6 (D-D)

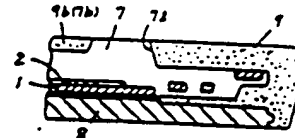


図 7 (C-C)

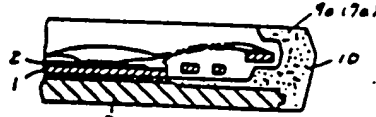


図 8 (D-D)

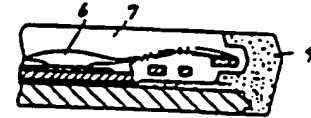


図 9

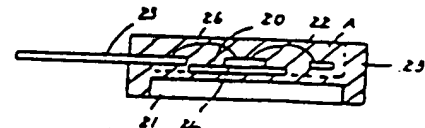


図 10